

調査票(商標審査官)

フリガナ		性別 ※任意			受験年度
氏名				写真貼付欄 (写真：4cm×3cm) ※スピード写真 可	年度
生年月日	西暦 年 月 日 (歳) ※2025年4月1日時点での年齢				試験区分<行政>
住所	〒				(地域)
					第1次試験地
					受験番号
電話番号	① (優先) ② (予備) ※可能な限り記載してください				<昨年度官庁訪問の有無>
E-mail					有 ・ 無
その他連絡先住所					
学歴	高等学校	科	(年 月卒業)		
	専門学校	科	(年 月入学) (年 月卒業・卒業・中退)		
	大学	学部	学科 (年 月入学) (年 月卒業・卒業・中退)		
	大学大学院	科	専攻 (年 月入学) (年 月修見・修了・中退)		
職歴	勤務先名	業務内容	勤務期間		
			年 月 ~ 年 月		
国家一般職試験以外の志望・合否状況 ※地方自治体・大学名、最終結果等を記載してください					
①	②	③	④	⑤	
当庁以外の志望官庁・民間企業への就職活動状況 (官庁・企業名等、内定の有無)					
①	②	③			
当庁の業務説明参加状況	<input type="checkbox"/> 少人数制説明会 (商標審査官) <input type="checkbox"/> 公務研究セミナー <input type="checkbox"/> 霞が関OPENゼミ <input type="checkbox"/> 特許庁主催業務説明会 (「商標審査官と語る会」等) <input type="checkbox"/> 大学・予備校での業務説明会 <input type="checkbox"/> その他 ()				
語学・資格	(英語) TOEIC : 点, その他 :		サークル活動 ボランティア アルバイト		
	(その他・海外経験等)				
趣味・特技					
最近関心を持った事柄 (3行以内)					
当庁志望理由 (4行以内)					
自己PR (4行以内)					

※記載いただく個人情報は、法令の定めにより、採用全般に関して使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。